



JAPAN PATENT OFFICE

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: January 31, 2003

Application Number: JP 2003-023428

Applicant(s): CANON KABUSHIKI KAISHA

Dated this 14th day of January 2004

Commissioner,
Japan Patent Office

Yasuo IMAI (Seal)

Certificate Issuance No. 2003-3111186

BEST AVAILABLE COPY

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 1月31日

出願番号 Application Number: 特願2003-023428

[ST. 10/C]: [JP2003-023428]

願人 Applicant(s): キヤノン株式会社

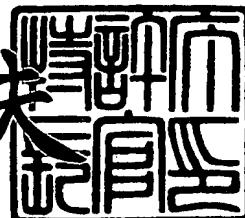
Applicant: Yasuyuki Ishii, et al.
Application No.: 101765, 856
Filed: 1/29/04

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2004年 1月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 260446
【提出日】 平成16年 1月23日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G03G 21/00 345
 G03G 21/10

【発明者】
 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社 内
 【氏名】 石井 保之

【発明者】
 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社 内
 【氏名】 小柳 雅人

【特許出願人】
 【識別番号】 000001007
 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社
 【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】
 【識別番号】 100085006
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 世良 和信
 【電話番号】 03-5643-1611

【選任した代理人】
 【識別番号】 100100549
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 川口 嘉之

【選任した代理人】
 【識別番号】 100106622
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 和久田 純一

【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003- 23428
 【出願日】 平成15年 1月31日

【先の出願に基づく優先権主張】
 【出願番号】 特願2003-155216
 【出願日】 平成15年 5月30日

【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 066073
 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0011612

【書類名】特許請求の範囲**【請求項 1】**

画像形成装置に用いられる電子写真感光体に残留する現像剤を除去するためのクリーニングブレードにおいて、

前記電子写真感光体との当接部において、絶縁性微粒子と導電性微粒子とを有する潤滑剤が塗布されており、前記絶縁性微粒子の体積基準のD50における粒径は0.2～1.0μmの範囲にあり、前記導電性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.4～4.0μmの範囲にある、ここで、D50とは粒度分布において小さい粒径側からの体積の積算が50%に到達する時点のことである、ことを特徴とするクリーニングブレード。

【請求項 2】

前記絶縁性微粒子は、シリコーン樹脂微粉末であることを特徴とする請求項1記載のクリーニングブレード。

【請求項 3】

前記導電性微粒子は、還元処理型酸化スズであることを特徴とする請求項1又は2記載のクリーニングブレード。

【請求項 4】

前記導電性微粒子は、疎水化処理されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のクリーニングブレード。

【請求項 5】

前記導電性微粒子の体積基準のD50における粒径は、前記絶縁性微粒子の体積基準のD50における粒径よりも大きい範囲にあることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載のクリーニングブレード。

【請求項 6】

前記絶縁性微粒子の体積基準のD50における粒径は0.6～0.8μmの範囲にあり、前記導電性微粒子の体積基準でのD50における粒径は1.0～2.0μmの範囲にあることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のクリーニングブレード。

【請求項 7】

前記導電性微粒子の体積抵抗率は、 $10^5 \Omega \text{ cm}$ 以下であり、前記導電性微粒子の添加量は、前記潤滑剤の総重量の20%～80%であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載のクリーニングブレード。

【請求項 8】

前記導電性微粒子の添加量は 前記潤滑剤の総重量の20%～50%であることを特徴とする請求項7記載のクリーニングブレード。

【請求項 9】

画像形成装置に用いられるクリーニング装置において、

前記電子写真感光体に残留する現像剤を除去するためのクリーニングブレードであって、前記電子写真感光体との当接部において、絶縁性微粒子と導電性微粒子とを有する潤滑剤が塗布されており、前記絶縁性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.2～1.0μmの範囲にあり、前記導電性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.4～4.0μmの範囲にあるクリーニングブレードを有する、ここで、D50とは粒度分布において小さい粒径側からの体積の積算が50%に到達する時点のことであることを特徴とするクリーニング装置。

【請求項 10】

前記絶縁性微粒子は、シリコーン樹脂微粉末であることを特徴とする請求項9記載のクリーニング装置。

【請求項 11】

前記導電性微粒子は、還元処理型酸化スズであることを特徴とする請求項9又は10記載のクリーニング装置。

【請求項 12】

前記導電性微粒子は、疎水化処理されていることを特徴とする請求項9乃至11のいず

れかに記載のクリーニング装置。

【請求項13】

前記導電性微粒子の体積基準のD50における粒径は、前記絶縁性微粒子の体積基準のD50における粒径よりも大きい範囲にあることを特徴とする請求項9乃至12のいずれかに記載のクリーニング装置。

【請求項14】

前記絶縁性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.6～0.8μmの範囲にあり、前記導電性微粒子の体積基準でのD50における粒径は1.0～2.0μmの範囲にあることを特徴とする請求項9乃至13のいずれかに記載のクリーニング装置。

【請求項15】

前記導電性微粒子の体積抵抗率は、10⁵Ωcm以下であり前記導電性微粒子の添加量は、前記潤滑剤の総重量の20%～80%であることを特徴とする請求項9乃至14のいずれかに記載のクリーニング装置。

【請求項16】

前記導電性微粒子の添加量は、前記潤滑剤の総重量の20%～50%であることを特徴とする請求項15記載のクリーニング装置。

【請求項17】

画像形成装置本体に装着可能なプロセスカートリッジにおいて、
電子写真感光体と、
前記電子写真感光体に作用する帯電手段と、
前記電子写真感光体に残留する現像剤を除去するためのクリーニングブレードであって
、前記電子写真感光体との当接部において、絶縁性微粒子と導電性微粒子とを有する潤滑
剤が塗布されており、前記絶縁性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.2～1
.0μmの範囲にあり、前記導電性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.4～
4.0μmの範囲にあるクリーニングブレードと、ここで、D50とは粒度分布において
小さい粒径側からの体積の積算が50%に到達する時点のことである、
とを有することを特徴とするプロセスカートリッジ。

【請求項18】

前記絶縁性微粒子は、シリコーン樹脂微粉末であることを特徴とする請求項17記載の
プロセスカートリッジ。

【請求項19】

前記導電性微粒子は、還元処理型酸化スズであることを特徴とする請求項17又は18
記載のプロセスカートリッジ。

【請求項20】

前記導電性微粒子は、疎水化処理されていることを特徴とする請求項17乃至19のい
ずれかに記載のプロセスカートリッジ。

【請求項21】

前記導電性微粒子の体積基準のD50における粒径は、前記絶縁性微粒子の体積基準の
D50における粒径よりも大きい範囲にあることを特徴とする請求項17乃至20のいず
れかに記載のプロセスカートリッジ。

【請求項22】

前記絶縁性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.6～0.8μmの範囲にあり、
前記導電性微粒子の体積基準でのD50における粒径は1.0～2.0μmの範囲にあることを
特徴とする請求項17乃至21のいずれかに記載のプロセスカートリッジ。

【請求項23】

前記導電性微粒子の体積抵抗率は、10⁵Ωcm以下であり、前記導電性微粒子の添加
量は、前記潤滑剤の総重量の20%～80%であることを特徴とする請求項17乃至22
のいずれかに記載のプロセスカートリッジ。

【請求項24】

前記導電性微粒子の添加量は、前記潤滑剤の総重量の20%～50%であることを特徴

とする請求項23記載のプロセスカートリッジ。

【請求項25】

記録媒体に画像を形成するための画像形成装置において、

(i)前記電子写真感光体に残留する現像剤を除去するためのクリーニングブレードであって、前記電子写真感光体との当接部において、絶縁性微粒子と導電性微粒子とを有する潤滑剤が塗布されており、前記絶縁性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.2～1.0 μ mの範囲にあり、前記導電性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.4～4.0 μ mの範囲にあるクリーニングブレードを有するクリーニング装置と、ここで、D50とは粒度分布において小さい粒径側からの体積の積算が50%に到達する時点のことである、

(ii)前記記録媒体を搬送するための搬送手段と、

を有することを特徴とする画像形成装置。

【請求項26】

記録媒体に画像を形成する画像形成装置において、

(i)前記プロセスカートリッジを取り外し可能に装着する装着部と、

(ii)前記装着部に装着されたプロセスカートリッジであって、電子写真感光体と、前記電子写真感光体に作用する帯電手段と、前記電子写真感光体に残留する現像剤を除去するためのクリーニングブレードであって、前記電子写真感光体との当接部において、絶縁性微粒子と導電性微粒子とを有する潤滑剤が塗布されており、前記絶縁性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.2～1.0 μ mの範囲にあり、前記導電性微粒子の体積基準でのD50における粒径は0.4～4.0 μ mの範囲にあるクリーニングブレードと、を有するプロセスカートリッジと、ここで、D50とは粒度分布において小さい粒径側からの体積の積算が50%に到達する時点のことである、

(iii)前記記録媒体を搬送するための搬送手段と、を有することを特徴とする画像形成装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】画像形成装置、前記画像形成装置に用いられるプロセスカートリッジ、クリーニング装置及びクリーニングブレード

【技術分野】

【0001】

本発明は、画像形成装置、前記画像形成装置に用いられるプロセスカートリッジ、クリーニング装置及びクリーニングブレードに関するものである。

【0002】

ここで、画像形成装置とは、電子写真画像形成プロセスを用いて記録媒体に画像を形成するものであり、例えば、電子写真複写機、電子写真プリンタ（例えば、レーザビームプリンタ、LEDプリンタ等）、ファクシミリ装置およびワードプロセッサ等が含まれる。

【0003】

また、プロセスカートリッジとは、電子写真感光体と電子写真感光体をクリーニングするクリーニング装置とを一体的にカートリッジ化して画像形成装置本体に対して着脱可能とするものをいう。

【0004】

また、クリーニング装置とは、電子写真感光体に残留する現像剤を除去するクリーニングブレードと、前記クリーニングブレードによって除去した現像剤を収納する現像収納部とを有するものをいう。

【背景技術】

【0005】

近年、導電ローラ接触帯電方式が実用化されている。これは、低圧プロセスで大きな電源を必要としない上、帯電装置に清掃手段を格別必要としない等のメリットが実証されている。

【0006】

この接触帯電方式は、導電性の帯電部材を被帯電体に当接させ電圧を印加することによって帯電部材と被帯電体との間のギャップで放電を行わせ、必要とされる帯電電位を被帯電上に得るものである。

【0007】

接触帯電方式としては、帯電電位に相当する直流電圧に交流電圧を重畠したものを印加することによって帯電の均一化を行うAC帯電方式、帯電電位に放電開始電圧を加えた直流電圧を印加することによって帯電の均一化を行うDC帯電方式がある。

【0008】

次に従来のクリーニング装置について説明する。従来、電子写真画像形成装置のクリーニング装置としては、クリーニングローラを感光体に当接回転させることによって、またはクリーニングブレードとしてのクリーニングブレードを当接させることによって、転写されなかった残留トナー（現像剤）をかきとり、感光体から残留トナーを除去することが一般的である。

【0009】

特に、プロセスカートリッジ式の構成をとる電子写真画像形成装置では構成が簡単、コストが安い等の利点からウレタンゴム製のクリーニングブレードを感光体の移動方向に対し、カウンター方向に加圧当接させることが多い。

【0010】

しかしながら、クリーニングブレードを用いた場合、クリーニングブレードと感光体が摺動する際に摩擦力が大きくなると、クリーニングブレードが裏返ってしまう、所謂ブレードめくれが発生する。

【0011】

トナーがクリーニングブレードのエッジに存在している状態ではトナーが潤滑剤の役割をするためにめくれが発生することは少ないが、本体、あるいはプロセスカートリッジの使用初期ではトナーがエッジにならためブレードめくれの発生頻度が高くなる。

【0012】

このため従来では、使用初期状態に、クリーニングブレードのエッジに粉体を塗布することによって初期の感光体とクリーニングブレードの摩擦を軽減する手法がとられてきた。

【0013】

この粉体としては、めくれ防止に有効な粒径であり、また、塗布の際に溶剤に分散しやすく耐溶剤性に優れている等の特徴を有している必要がある。そのため、絶縁性微粒子であるシリコーン樹脂微粉末の粉体（G E 東芝シリコーン社製 商品名：トスパール）が主に用いられる。シリコーン樹脂微粉末は粒子径が0.2～1.0 μmである。

【0014】

このシリコーン樹脂微粉末をクリーニングブレードのエッジに塗布する際の溶剤としては分散性、塗布性が良いH F E（ハイドロフルオロエーテル）を用いている。シリコーン樹脂微粉末はH F Eに溶解しないことからクリーニングブレード塗布剤として広く用いられている（特許文献1参照）。

【特許文献1】特開平7-92876号公報

【発明の開示】**【発明が解決しようとする課題】****【0015】**

しかし、前述した接触帯電方式の帯電装置を用いて、感光体に当接するクリーニングブレードとしてのクリーニングブレードにシリコーン樹脂微粉末を塗布する場合には、接触帯電部材は電子写真画像形成装置の構成上、クリーニングブレードよりも感光体の移動方向で下流側に配置される必要がある。

【0016】

そのため、クリーニングブレードをすり抜けた、あるいは過剰に塗布されたクリーニングブレード上のシリコーン樹脂微粉末が感光体上に付着し、下流の接触帯電部材に付着する問題があった。

【課題を解決するための手段】**【0017】**

本発明はこのような問題を解決するためになされたもので、その目的は、電子写真感光体が移動することによってクリーニングブレードがめくれるのを防止することができる、クリーニングブレード、クリーニング装置、プロセスカートリッジ、及び、それらを用いた画像形成装置を提供することにある。

【0018】

また、本発明の他の目的は、クリーニングブレードと、クリーニングブレードと電子写真感光体との当接部に塗布された絶縁性微粒子との密着性を向上させた、クリーニングブレード、クリーニング装置、プロセスカートリッジ、及び、それらを用いた画像形成装置を提供することにある。

【0019】

また、本発明の他の目的は、クリーニング部材と、クリーニング部材と電子写真感光体との当接部に塗布された絶縁性微粒子が電子写真感光体に付着することによって、帯電手段によって電子写真感光体を十分に帯電できなくなるのを防止するができる、クリーニングブレード、クリーニング装置、プロセスカートリッジ、及び、それらを用いた画像形成装置を提供することにある。

【発明の効果】**【0020】**

本発明においては、電子写真感光体が移動することによって、クリーニングブレードがめくれるのを防止することができる。また、クリーニングブレードにおける電子写真感光体との当接部に塗布された絶縁性粒子が電子写真感光体に付着することによって、帯電ローラによって電子写真感光体を十分に帯電できなくなるのを防止することができる。さらに、クリーニングブレードにおける、電子写真感光体との当接部に塗布された絶縁性粒子

との密着性を向上させることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0021】

以下に図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではない。

【0022】

図1は本実施形態の画像形成装置の断面図である。図1を用いて本実施形態の画像形成装置の全体構成を説明する。

【0023】

図1において、感光ドラム1（ $\phi 30\text{ mm}$ ）は、矢印A方向に1 r p sで回転する。感光ドラム1は直流電圧-1150Vに印加された帯電手段としての帯電ローラ2によって一様に暗部電位-600Vに帯電される。

【0024】

そして、露光手段としてのレーザスキャナ5から導かれるレーザ光で感光ドラム1に静電潜像を書き込む。レーザスキャナ5から導かれるレーザ光は、レーザ光が全面露光した場合-150Vになるようにレーザパワーが調整されている。

【0025】

レーザスキャナ5は画像形成装置に入力される、またはテストパターンのような装置本体内部で作成される画像信号に応じてON/OFF制御されたレーザ光を感光ドラム1に照射し感光ドラム1上に静電潜像を形成するものである。

【0026】

このようにして形成された静電潜像を感光ドラム1に対して近接配置された現像手段としての現像装置9によってトナー10で現像し、トナー像として可視化する。なお、本実施形態では、レーザ光で露光した露光部にトナー像を形成するいわゆる反転現像を行っている。

【0027】

可視化された感光ドラム1上のトナー像は、転写手段としての転写ローラ6によって記録媒体8に転写される。

【0028】

そして、トナー像が転写された記録媒体は、下流の定着手段としての定着装置7で定着される。

【0029】

ここで、転写されずに感光ドラム1上に残存した転写残トナーはクリーニング装置4のクリーニングブレードとしてのクリーニングブレード3により搔き取られ、クリーニング装置4内に収納される。そして、クリーニングされた感光ドラム1は上述の画像形成プロセスを繰り返す。ここで用いているクリーニングブレード3はその先端が矩形であって、根元側が先端よりも厚みを増している。

【0030】

なお、本実施形態では、先に述べた感光ドラム1、帯電ローラ2、現像装置9及びクリーニング装置4の各要素を一体にしたプロセスカートリッジ方式を用いている。そして、プロセスカートリッジ20として構成され、画像形成装置に対し着脱可能である。

【0031】

このプロセスカートリッジ方式を採用しているため、画像形成装置のメンテナンスが容易となる。すなわち、現像装置9内のトナーが無くなる際に、使用耐久する感光ドラム1や帯電ローラ2と一緒に交換することができる。さらに、クリーニング装置4に溜まった転写残トナーも同時に廃棄できる。このため、画像形成装置についてユーザはプロセスカートリッジ20の交換を行うことだけで、様々な処理を同時に一括して行うことができ、メンテナンスが容易となり、継続して良好な画像を得ることができる。

【0032】

また、プロセスカートリッジ方式であることからクリーニングブレード3として図2のようなウレタンゴム製チップブレードを用いて構成を簡単に、またコストを低減することに成功している。

【0033】

ここで、クリーニングブレード3についてさらに詳細に説明する。

【0034】

クリーニングブレード3の設定は、図3に示すように感光ドラム1に対する当接角が24°で、感光ドラム1に対する侵入量は0.7mmであり、この時のクリーニングブレード3の線圧は35g f/cmになっている。

【0035】

このような設定を取ることにより、通紙中にクリーニング不良、ブレードめくれの発生を防ぐことが可能になっている。

【0036】

一般的に、通紙中はトナー10がクリーニングブレード3のエッジ部に介在し、潤滑剤の役割を果たすためブレードめくれが発生することは少ない。しかしながらトナー10が介在しない使用初期においては、クリーニングブレード3と感光ドラム1との摩擦係数が大きいため、ブレードめくれが発生する確率が高くなる。

【0037】

そこで、本実施形態では、感光ドラム1とクリーニングブレード3との当接部に絶縁性微粒子であるシリコーン樹脂微粉末（GE東芝シリコーン社製 商品名：トスパール）と導電性微粒子である金属化合物微粒子を混合したものを潤滑剤11として塗布している。

【0038】

本実施形態における金属化合物微粒子としては、例えば、銅、金、銀、アルミニウム、ニッケルなどの金属微粉末；酸化亜鉛、酸化チタン、酸化スズ、酸化アルミニウム、酸化インジウム、酸化ケイ素、酸化マグネシウム、酸化バリウム、酸化モリブデン、酸化鉄、酸化タンクステンなどの金属酸化物；硫化モリブデン、硫化カドミウム、チタン酸カリウムなどの金属化合物、あるいはこれらの複合酸化物などの導電性微粉末が使用できる。

【0039】

これらの中でも、酸化亜鉛、酸化スズ及び酸化チタンから選ばれる少なくとも一種の酸化物を含有していることが、金属化合物微粒子の体積抵抗率を低く設定できるという点で好ましい。

【0040】

また、金属化合物微粒子の抵抗値（体積抵抗率）を制御する等の目的で、アンチモン、アルミニウムなどの元素を含有させた金属酸化物の微粒子、導電性材料を表面に有する微粒子なども金属化合物微粒子として使用できる。例えば、アルミニウム元素を含有する酸化亜鉛微粒子、アンチモン元素を含有する酸化スズ微粒子などである。

【0041】

そこで本実施形態では、還元処理型酸化スズを金属化合物微粒子として用いることがより好ましい。なぜならば、還元処理型酸化スズは抵抗制御を行うことができるからである。

【0042】

このように、絶縁性微粒子であるシリコーン樹脂微粉末（GE東芝シリコーン社製 商品名：トスパール）と導電性微粒子である金属化合物微粒子を混合した潤滑剤11を用いる。そして、この潤滑剤11によってクリーニングブレード3のめくれを防止すると共に、クリーニングブレード3と塗布剤の密着力を向上することが可能となる。

【0043】

本実施形態では、潤滑剤11として具体的にトスパールと還元処理型酸化スズを用いている。この場合について以下に説明する。

【0044】

トスパールは体積基準のメジアン径 (D₅₀) 0.2~1.0 μm、還元処理型酸化スズは体積基準のメジアン径 (D₅₀) 0.4~4.0 μmである。

【0045】

トスパール、金属化合物微粒子のD₁₀、D₅₀、D₉₀は以下のようにして測定する。

【0046】

レーザ回折式粒度分布測定装置「LS-230型」（コールター社製）にリキッドモジュールを取り付けて0.04~2000 μmの粒径を測定範囲とし、得られる体積基準の粒度分布により粒子のD₁₀、D₅₀、D₉₀を算出する。測定は、メタノール10mlに粒子を約10mg加え、超音波分散機で2分間分散した後、測定時間90秒間、測定回数1回の条件で測定を行う。ここで、D₁₀とは粒度分布において低粒径側から積算が10%に到達時の粒径であり、D₅₀は積算50%の粒径、D₉₀は積算90%の粒径である。

【0047】

クリーニングブレード3への潤滑剤11の塗布方法はHFEにトスパールと還元処理型酸化スズを混合し総量で重量比5%分散させたものを図2に示すようにクリーニングブレード3のエッジに約2mm幅で塗布した。すなわち、クリーニングブレード3の先端であって、平行に対向する平坦部X・Y及び両平坦部X・Yと垂直に接続する側部Zに塗布する。

【0048】

前記潤滑剤11を塗布することによって、クリーニングブレード3と潤滑剤11の密着力を向上させかつブレードめくれを防止することができる。すなわち、前記導電性微粒子である還元処理酸化スズの粒子の存在が邪魔になることにより、絶縁性微粒子であるトスパールの粒子が静電凝集することを防いでいる。よって、トスパールの粒子は静電凝集して肥大化しないので、ブレードから落ちることが無くブレードの潤滑性が保たれる。還元処理酸化スズの粒子（粒径）が0.4~4.0 μmの範囲よりも小さいと、トスパールの粒子は静電凝集しやすくなってしまう。また、還元処理酸化スズの粒子（粒径）が0.4~4.0 μmの範囲よりも大きいと、潤滑性の効果が無くなってしまいます。特に還元処理酸化スズの体積基準のD₅₀における粒径が、トスパールの体積基準のD₅₀における粒径よりも大きいと、この静電凝集を防止する効果は大きい。なぜならば、還元処理酸化スズの粒子がトスパールより大きいので、トスパールの移動が困難になり静電凝集することができないからである。具体的な範囲として、トスパールの粒子の体積基準でのD₅₀における粒径は0.6~0.8 μmの範囲にあり、還元処理酸化スズの粒子の体積基準でのD₅₀における粒径は1.0~2.0 μmの範囲にあると良い。

【0049】

また、還元処理型酸化スズのような金属化合物微粒子に適正な表面処理を施して使用することは、溶剤（HFE）に良好に分散させる上から好ましい。金属化合物微粒子に対する適正な表面処理の代表例としては、疎水化処理がある。疎水化処理の処理剤としてはシリコン化合物であると撥水性が高く最も好ましい。

【0050】

実験で用いた電子写真方式の画像形成装置はプロセススピード94 mm/secであり、前述した図1に示されるような構成になっている。

【0051】

ここでは、感光ドラム1として直径30mmのOPCドラムを用いる。これに対して直径12mmの帯電ローラ2をバネにより総加圧9.8Nで加圧して感光ドラム1に接触させ、感光ドラム1に対して従動回転させる。帯電ローラ2には目的とする感光体電位Vdに相当する-600Vにするため直流電圧-1150Vを印加する。

【0052】

潤滑剤11のトスパールと還元処理型酸化スズの混合比について以下に説明する。

【0053】

図4に示した通り、 $10^5 \Omega \text{cm}$ 以下の還元処理型酸化スズの添加量を潤滑剤11の総量の20~80%（重量）であると、クリーニングブレード3と潤滑剤11の密着力を向上させかつブレードめくれを防止することができる。

【0054】

密着性低下の要因は塗布後の潤滑剤11の凝集である。凝集することによりクリーニングブレード3上でだまになり、クリーニングブレード3より剥がれる。特に塗布後72時間までは凝集が進みその後一定となる。

【0055】

そのため、還元処理型酸化スズをトスパールと混合することで塗布後の静電的凝集を防止し密着性が向上する。従って、本実験も塗布後72時間に100枚連續通紙を行い、クリーニングブレード3からの潤滑剤11の剥がれ状態を確認した。

【0056】

還元処理型酸化スズの添加量を50~80%（重量）においては画像上問題ないレベルであるが微量な剥がれが認められる。この点から還元処理型酸化スズの添加量が20~80%（重量）であれば実使用上問題ないが、潤滑剤11の剥がれ特性の面では20~50%（重量）が更に良い。

【0057】

$10^5 \Omega \text{cm}$ 以下の還元処理型酸化スズの添加量：トスパールも重量比=4:6の場合の塗布後72時間時の粒度分布を図6に示し、トスパールのみを塗布した場合の塗布後72時間時の粒度分布を図5に示す。測定方法はレーザ回折式粒度分布測定装置「LS-230型」（コールター社製）にリキッドモジュールを取り付けて、 $0.04 \sim 2000 \mu\text{m}$ の粒径を測定範囲とし、得られる体積基準の粒度分布を測定する。

【0058】

体積基準の粒度分布の測定は、HFE10m1にクリーニングブレード3から剥がした潤滑剤11を約10mg加え、超音波分散機「US-I型」（株式会社エヌエヌディ製）で2分間分散した後、測定時間90秒間、測定回数1回の条件で行った。 $10^5 \Omega \text{cm}$ 以下の還元処理型酸化スズとトスパールを分散させた潤滑剤11において静電的凝集がないことが確認された。

【0059】

$10^5 \Omega \text{cm}$ 以下の還元処理型酸化スズとトスパールを分散させた潤滑剤11のD10は $0.39 \sim 0.45 \mu\text{m}$ であり、D50は $0.51 \sim 0.58 \mu\text{m}$ であり、D90は $0.67 \sim 0.77 \mu\text{m}$ である。

【0060】

還元処理型酸化スズの体積抵抗率について以下に説明する。

【0061】

粒子の体積抵抗率の測定は以下のようにして行う。

【0062】

円筒形の金属製セルに試料を充填し、試料に接するように上下に電極を配し、上部電極には荷重 686kPa （ 7kgf/cm^2 ）を加える。この状態で電極間に電圧Vを印加し、その時に流れる電流I(a)から本発明の抵抗（体積抵抗率RV）を測定する。この時電極面積をS(cm^2)、試料厚みをM(cm)とすると、

$$RV (\Omega \text{cm}) = 100V \times S (\text{cm}^2) / I (a) / M (\text{cm}) \text{ である。}$$

【0063】

本実施形態では、電極と試料の接触面積 2.26cm^2 とし、電圧V=100Vで測定した。

【0064】

図7に示した通り、 $10^6 \Omega \text{cm}$ 以上の還元処理型酸化スズにおいては密着力の向上が見られず、密着力向上に低抵抗化は必須と言える。

【0065】

したがって、図4、図7から分かるように還元処理型酸化スズとしては $10^5 \Omega \text{cm}$ 以

下が最適である。

【図面の簡単な説明】

【0066】

【図1】実施形態に係る画像形成装置の概略断面図である。

【図2】実施形態に係るクリーニングブレードの説明図である。

【図3】実施形態に係るクリーニングブレードの感光ドラムへの摺擦状態を示す説明図である。

【図4】実施形態に係る本発明の抵抗値が $10^5 \Omega \text{ cm}$ 以下の還元処理型酸化スズ混合時の潤滑剤の密着性とブレードめくれの関係を示す表である。

【図5】トスパールのみを塗布した場合の塗布後72時間時の粒度分布を示す図である。

【図6】 $10^5 \Omega \text{ cm}$ 以下の還元処理型酸化スズの添加量：トスパールが重量比=4:6の場合の塗布後72時間時の粒度分布を示す図である。

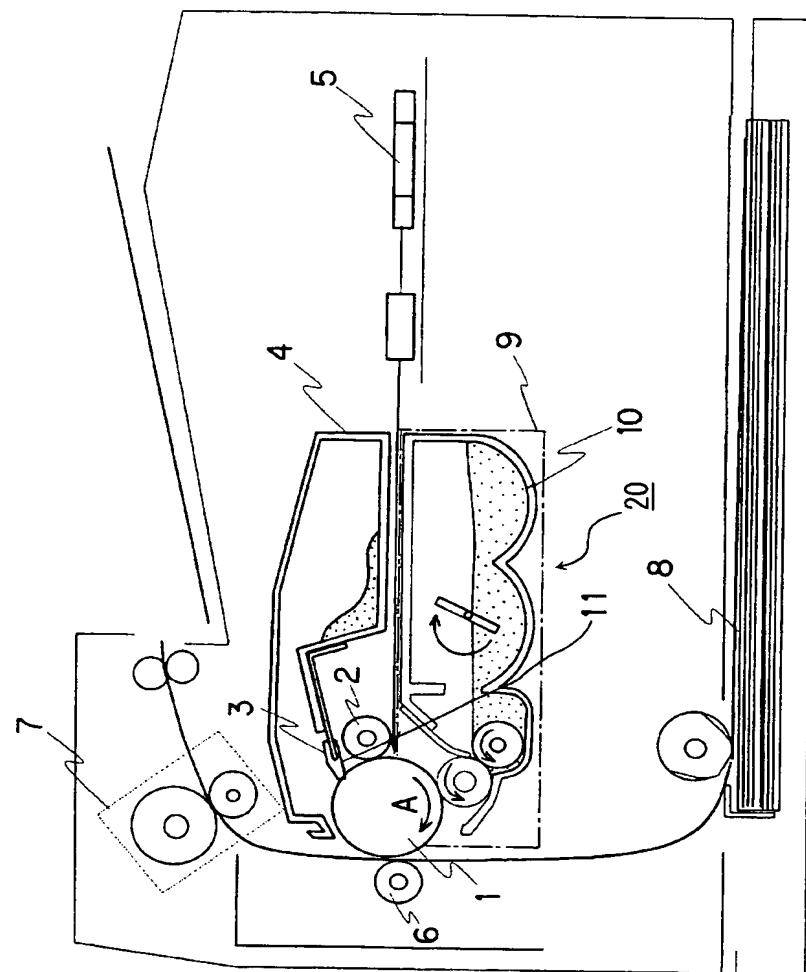
【図7】実施形態に係る本発明と比較する体積抵抗率が $10^6 \Omega \text{ cm}$ 以上の還元処理型酸化スズ混合時の潤滑剤の密着性とブレードめくれの関係を示す表である。

【符号の説明】

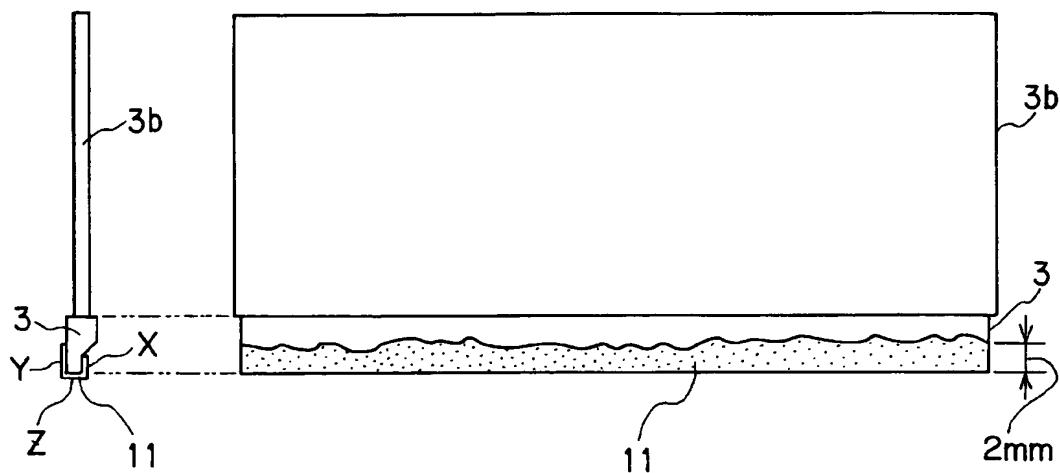
【0067】

- 1 感光ドラム
- 2 帯電ローラ
- 3 クリーニングブレード
- 4 クリーニング装置
- 5 レーザスキャナ
- 6 転写ローラ
- 7 定着装置
- 8 記録媒体
- 9 現像装置
- 10 トナー
- 11 潤滑剤
- 20 プロセスカートリッジ

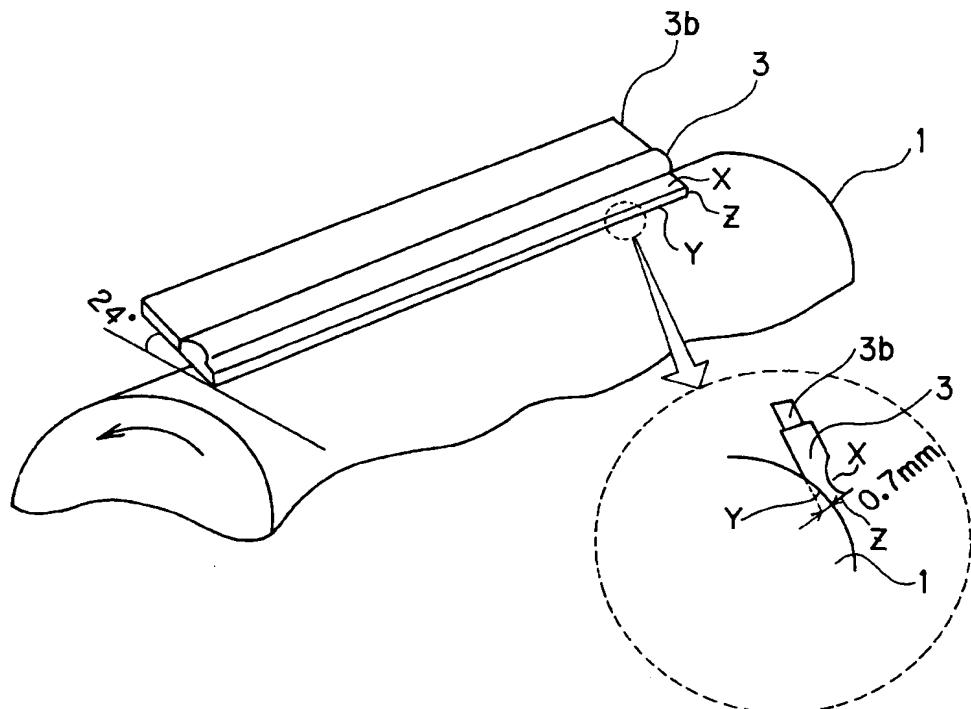
【書類名】図面
【図1】



【図2】



【図3】

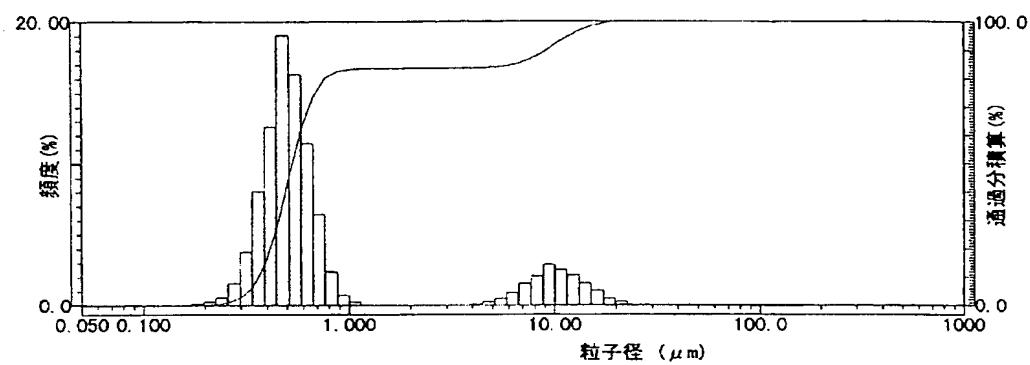


【図4】

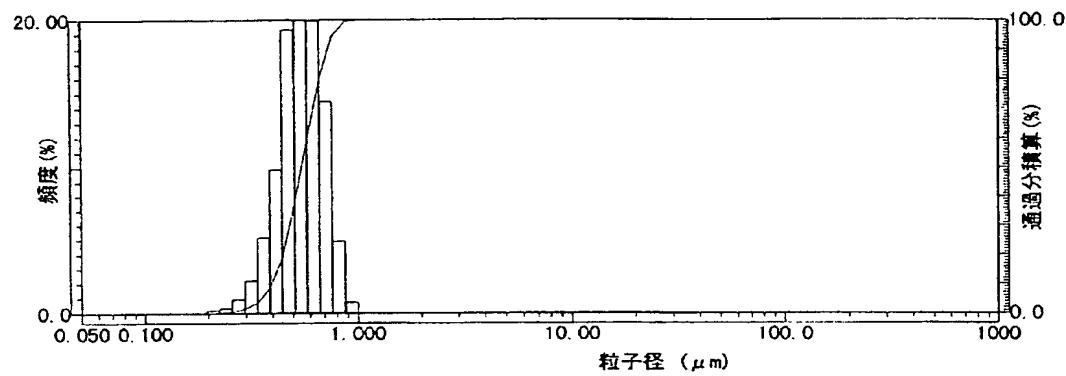
10⁵Ωcm以下の還元処理型酸化スズの場合

トスパール(wt%)	酸化スズ(wt%)	潤滑剤の密着性	ブレードめくれ
100	0	×	○
90	10	×	○
80	20	◎	○
70	30	◎	○
60	40	◎	○
50	50	◎	○
40	60	○	○
30	70	○	○
20	80	○	○
10	90	○	×
0	100	○	×

【図5】



【図6】



【図7】

10⁶Ωcm以上の還元処理型酸化スズの場合

トスパール(wt%)	酸化スズ(wt%)	潤滑剤の密着性	ブレードめくれ
100	0	×	○
90	10	×	○
80	20	×	○
70	30	×	○
60	40	×	○
50	50	×	○
40	60	△	○
30	70	△	○
20	80	△	○
10	90	△	×
0	100	△	×

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 クリーニング部材と絶縁性微粒子との密着力を向上させることにより、クリーニング部材から脱落した絶縁性微粒子が帯電手段に付着して像担持体表面を均一に帯電することができなくなることを防止して、良好な画像品質を維持する。

【解決手段】 クリーニングブレード3には感光ドラム1との当接部にシリコーン樹脂微粉末と金属化合物微粒子とからなる潤滑剤11が塗布されている。これにより、クリーニングブレード3と潤滑剤11の密着性を向上することができる。

【選択図】 図2

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2004-015603
受付番号	50400113542
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成 16 年 1 月 28 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000001007
【住所又は居所】	東京都大田区下丸子 3 丁目 30 番 2 号
【氏名又は名称】	キヤノン株式会社
【代理人】	申請人
【識別番号】	100085006
【住所又は居所】	東京都中央区東日本橋 3 丁目 4 番 10 号 アクロ ポリス 21 ビル 6 階 秀和特許事務所
【氏名又は名称】	世良 和信

【選任した代理人】

【識別番号】	100100549
【住所又は居所】	東京都中央区東日本橋 3 丁目 4 番 10 号 アクロ ポリス 21 ビル 6 階 秀和特許事務所
【氏名又は名称】	川口 嘉之

【選任した代理人】

【識別番号】	100106622
【住所又は居所】	東京都中央区東日本橋 3 丁目 4 番 10 号 アクロ ポリス 21 ビル 6 階 秀和特許事務所
【氏名又は名称】	和久田 純一

特願 2004-015603

出願人履歴情報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
氏名 キヤノン株式会社